<u>Previous Doc</u> <u>Next Doc</u> <u>Go to Doc#</u> First Hit



L2: Entry 3 of 3

File: JPAB

Sep 8, 2000

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000242461 A

TITLE: IMAGE PROCESSOR

Abstract Text (2):

SOLUTION: A command separating part 11 classifies a <u>print</u> description language(<u>PDL</u>) inputted to an input terminal A into commands corresponding to a multilevel character, binary character, multilevel vector, binary vector, graphics and raster <u>image</u>. A binary vector processing part 15 converts the vector <u>command into a binary edge list</u>. A graphics processing part 16 converts the graphics plotting command into a multilevel edge list. A raster <u>image</u> processing part 17 converts the raster <u>image</u> plotting command into a multilevel edge list. A composing part 18 composes the edge lists from the respective processing parts, converts the composite list into the raster <u>image</u>, outputs it to an output terminal A, generates classification data showing the classification of respective pixels in the raster <u>image</u> and outputs them to an output terminal B.

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-242461 (P2000-242461A)

(43)公開日 平成12年9月8日(2000.9.8)

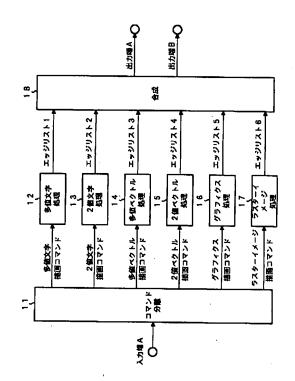
(51) Int.Cl. ⁷		戴 別記号	FΙ			วั	7]ド(参考)
G06F	3/12		G06F	3/12		G	2 C 0 6 2
		•				L	2 C 2 6 2
B41J	2/52		G 0 9 G	5/00		5 2 0 W	5 B O 2 1
	2/485			5/40			5B080
GO6T	11/00		B41J	3/00		Α	5 C O 8 2
		審查請求	未請求 韶求	項の数8	OL	(全 22 頁)	最終頁に続く
(21)出願番	———— 身	特顧平11-42359	(71)出願人	000005	496		
						ス株式会社	
(22)出顧日		平成11年2月19日(1999.2.19)				坂二丁目17番	22号
			(72)発明者				•
						名市本郷2274	番地 富士ゼロ
				ックス			
			(72)発明者				
						名市本郷2274	番地 富士ゼロ
				ックス			
			(74)代理人				
				弁理士	ЛІ▲І	崎▼ 研二	
							最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像処理装置

(57)【要約】

【課題】 ページ記述言語で記述された画像情報をラスター画像に変換する際に必要な記憶容量を少なくし、より高画質のプリントアウトを得る。

【解決手段】 コマンド分離部11は、入力端Aに入力されたPDLを、多値文字、2値文字、多値ベクトル、2値ベクトル、グラフィクス、ラスターイメージに対応するコマンドに分類する。2値ベクトル処理部15は、ベクトルコマンドを2値エッジリストに変換する。グラフィクス処理部16は、グラフィクス描画コマンドを多値エッジリストに変換する。ラスターイメージ処理部17は、ラスターイメージ描画コマンドを多値エッジリストに変換する。合成部18は、各処理部からのエッジリストを合成するとともに、ラスター画像に変換して出力端Aに出力するとともに、ラスター画像の各画素の分類を示す分類データを生成して出力端Bに出力する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ページ記述言語で記述された画像情報を入力する入力手段と、

前記入力手段で入力された前記画像情報の中から文字または線画部を抽出する抽出手段と、

前記抽出手段で抽出した文字または線画部を、ラスター展開するための中間的なコードであり、2値の階調を有する第1の中間コードに変換する第1の変換手段と、前記第1の変換手段により変換された第1の中間コードを、当該第1の中間コードより低い解像度で多値の階調 10を有する第2の中間コードに変換する第2の変換手段と、

前記第1の変換手段により変換された第1の中間コード または前記第2の変換手段により変換された第2の中間 コードに基づいて、前記入力手段で入力された前記画像 情報の所定の領域毎に、当該領域を占める画像の種類を 表すタグ情報を生成するタグ生成手段とを具備し、

前記タグ生成手段が生成する前記タグ情報は、前記第2 の中間コードで表された文字または線画部であることを 表す情報を少なくとも含むことを特徴とする画像処理装 20 置。

【請求項2】 前記第2の中間コードと、当該第2の中間コードとは異なる中間コードとを合成する合成手段を有することを特徴とする請求項第1項に記載の画像処理装置。

【請求項3】 前記文字または線画部と、前記文字または線画部以外の部分との境界を検知する境界検知手段を有し、

前記タグ生成手段が生成する前記タグ情報は、前記境界 検知手段により検知された境界であることを表す情報を 30 さらに含むことを特徴とする請求項第2項に記載の画像 処理装置。

【請求項4】 前記文字または線画部と、前記文字または線画部以外の部分との境界を検知する境界検知手段を有し、

前記境界検知手段における検知結果により前記合成手段 における合成を異ならせることを特徴とする請求項第2 項に記載の画像処理装置。

【請求項5】 前記第2の中間コードをラスター展開した画像と、前記第2の中間コードとは異なる中間コード 40をラスター展開した画像とを合成する合成手段を有することを特徴とする請求項第1項に記載の画像処理装置。

【 請求項6 】 前記文字または線画部と、前記文字または線画部以外の部分との境界を検知する境界検知手段を有し

前記タグ生成手段が生成する前記タグ情報は、前記境界 検知手段により検知された境界であることを表す情報を さらに含むことを特徴とする請求項第5項に記載の画像 処理装置。

【請求項7】 前記文字または線画部と、前記文字また 50

は線画部以外の部分との境界を検知する境界検知手段を有し、

前記境界検知手段における検知結果により前記合成手段 における合成を異ならせることを特徴とする請求項第5 項に記載の画像処理装置。

【請求項8】 前記タグ情報は、前記第2の中間コードで表された文字または線画部の階調数により内容を異ならせることを特徴とする請求項第1ないし7のいずれかに記載の画像処理養置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、画像処理装置に 関し、特に文字・線画を表す文字・線画データをラスタ 一画像データに変換して出力する画像処理装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】近年、パーソナルコンピュータ(以下、PCという)やワークステーション(以下、WSという)で作成された文書をプリントアウトする機会が増えている。特に、オフィスでプリントアウトされる文書は、文字・グラフィクスあるいはスキャナで読み込んだ写真等が同一ページ内にレイアウトされたものが多く、最近では様々な色で彩られたカラー文書もプリントアウトする機会が増えている。また、複数のPCやWSがネットワークを介してプリンタを共有するシステム構成がとられることも多く、プリンタに対する高速化・高画質化の要求はますます強くなっている。

【0003】ところで、PCやWSからプリンタへのデータ転送時間を短縮するためと、特性の異なるプリンタでもできるだけ同一の内容でプリントアウトするために、文書を描画コマンドの集合体であるプリント記述言語(以下、PDLという)で記述してプリンタに転送し、プリンタでPDLを解釈してラスター画像に変換してプリントアウトすることが一般的となっている。しかしながら、現存するプリンタの解像度に合せてPDLをラスター画像に変換してプリントアウトすると、特に文字や線画のエッジにジャギーを生じてしまう。

【0004】そこで、上述したジャギーを低減するために、例えば米国特許第4、847、641号に開示されている技術のように、変換後のラスター画像からジャギーが発生しうる領域をパターンマッチンクによって抽出して補正を施す方法が提案されている。しかしながら、この方法では、例えば明朝体文字のトメやハネのように、補正を施すべきでない領域であっても補正されてしまい、字体の変形を引き起こしてしまう。一方、太さが均一で等間隔かつ平行な直線群が解像度の制限によりラスター画像への変換の際に、太さにばらつきが生じたり、あるいは等間隔でない平行な直線群に変換されるような場合には、上記従来技術では補正できない。

【0005】そこで、例えば特開平6-40074号公

報に開示されている技術のように、一旦PDLをプリン タの解像度より高い解像度の2値ラスター画像に変換 し、該ラスター画像を解像度変換によってプリンタの解 像度と同じ解像度の多値ラスター画像に変換して、画素 値に応じてドットの大きさを変える方法が提案されてい る。しかしながら、後者の技術では、一旦PDLをプリ ンタの解像度より高い解像度の2値ラスター画像に変換 する必要があるため、前者の技術と比較すると多大な記 憶領域を要する。そこで、特開平6-168334号公 報に開示されている技術のように、一旦PDLをプリン 10 タの解像度より高い解像度の2値ラスター画像を表す2 値コードデータに変換し、2値コードデータをプリンタ の解像度と同じ解像度の多値ラスター画像を表す多値コ ードデータに変換して、多値コードデータを多値ラスタ 一画像に変換する方法が提案されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、プリンタで プリントアウトするドキュメントには、文字や線画以外 にもグラフィクスや写真等の絵柄が混在することがあ る。高い画質のプリントアウトを得るためには、文字や 20 線画には解像性が要求され、絵柄には階調性が要求され る。したがって、文字や線画には上述した技術のように ジャギーを低減する処理が適用され、絵柄には面積階調 処理が適用される。

【0007】また、さらに画質を高めるためには、例え ばグラフィクスと写真とで面積階調処理の内容を異なら せるといったように、分類をさらに細かくし、その分類 毎に適用する処理を変更する手法もある。しかしなが ら、ラスター画像から文字や線画、あるいはグラフィク スや写真等を完全に分離することは困難である。したが 30 って、従来技術では、文字や線画に面積階調処理が適用 されたり、絵柄にジャギーを低減する処理が適用される 場合があり、画質向上を図ることが難しいという問題が あった。

【0008】この発明は上述した事情に鑑みてなされた もので、ページ記述言語で記述された画像情報をラスタ 一画像に変換する際に必要な記憶容量を少なくでき、よ り高画質のプリントアウトを得ることができる画像処理 装置を提供することを目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】上述した問題点を解決す るために、請求項1記載の発明では、ページ記述言語で 記述された画像情報を入力する入力手段と、前記入力手 段で入力された前記画像情報の中から文字または線画部 を抽出する抽出手段と、前記抽出手段で抽出した文字ま たは線画部を、ラスター展開するための中間的なコード であり、2値の階調を有する第1の中間コードに変換す る第1の変換手段と、前記第1の変換手段により変換さ れた第1の中間コードを、当該第1の中間コードより低

する第2の変換手段と、前記第1の変換手段により変換 された第1の中間コードまたは前記第2の変換手段によ り変換された第2の中間コードに基づいて、前記入力手 段で入力された前記画像情報の所定の領域毎に、当該領 域を占める画像の種類を表すタグ情報を生成するタグ生 成手段とを具備し、前記タグ生成手段が生成する前記タ グ情報は、前記第2の中間コードで表された文字または 線画部であることを表す情報を少なくとも含むことを特 徴とする。

【0010】この発明によれば、ページ記述言語で表さ れ、入力手段から入力された画像情報の中から抽出手段 により文字または線画部を抽出し、抽出した文字または 線画部を第1の変換手段により2値の階調を有する第1 の中間コードに変換し、第1の中間コードを第2の変換 手段により上記第1の中間コードより低い解像度で多値 の階調を有する第2の中間コードに変換する。また、タ グ生成手段により、第1の中間コードまたは第2の中間 コードに基づいて、入力された画像情報の所定の領域ご とに当該領域を占める画像の種類を表し、当該第2の中 間コードで表された文字または線画部であることを表す 情報を少なくとも含むタグ情報を生成する。したがっ て、ページ記述言語で記述された画像情報をラスター画 像に変換する際に必要な記憶容量を少なくすることが可 能となるとともに、より高画質のプリントアウトを得る ことが可能となる。

[0011]

【発明の実施の形態】次に、図面を参照してこの発明の 実施形態について説明する。なお、以下において、画像 データは各色成分の1画素あたりの階調数は「256」 であり、末尾に「b」が付加されている数は2進表記、. 「h」が付加されている数は16進表記、何も付加され ていない数は10進表記とする。また、以下において は、1つの色成分の処理のみ説明するが、複数色成分の 処理については、1つの色成分の処理を色成分の数だけ 適用するか、あるいは全ての色成分を同時平行に処理し てもよい。

【0012】まず、画像データをランレングスコーディ ングした形式のコードデータについて説明する。コード データは、ラスター画像をライン単位でランレングスコ 40 ーディングしたものであり、ある値の画素が主走査方向 のある位置からどれだけ連続するかを記述したものであ る。例えば、画素値「255(黒画素)」の画素がライ ン先頭から10番目の画素から20画素連続している場 合、「255」、「10」、「20」の3つの整数値が 1組のデータとして記述される。このとき、画素値 「0」の画素については記述する必要がないため、ラス ター画像に比較するとデータ量を圧縮することができ る。また、2値画像を対象とした場合には、画素値につ いても記述する必要がないため、さらにデータ量を圧縮 い解像度で多値の階調を有する第2の中間コードに変換 50 することができる。一方、ラスター画像での種々の画像

処理は、コードデータ間の操作に置き換えられるので、 より高速に処理を行うことができる。以下、上述したコ ードデータをエッジリストと呼ぶこととし、エッジリス トの具体例およびエッジリスト間の操作については後述 する。

【0013】A. 実施形態の構成

図1は、本発明の実施形態による画像処理装置の一構成 例を示すブロック図である。図において、11はコマン ド分離部、12は多値文字処理部、13は2値文字処理 部、14は多値ベクトル処理部、15は2値ベクトル処 10 理部、16はグラフィクス処理部、17はラスターイメ ージ処理部、18は合成部である。コマンド分離部11 は、入力端Aに入力されたPDLを、多値文字描画コマ ンド、2値文字描画コマンド、多値ベクトル描画コマン ド、2値ベクトル描画コマンド、グラフィクス描画コマ ンド、ラスターイメージ描画コマンドの6種類のコマン ドに分類し、各々、多値文字処理部12、2値文字処理 部13、多値ベクトル処理部14、2値ベクトル処理部 15、グラフィクス処理部16、ラスターイメージ描画 コマンド17に供給する。

【0014】なお、多値文字描画コマンドおよび2値文 字描画コマンドは、ASCIIコード等の文字コード と、書体名・ポイント数・フェース・ウェイト・色等の 印字特性を示す情報とからなり、さらに、文字描画を多 値または2値のいずれで行うかを示す情報も含む。ま た、多値ベクトル描画コマンドおよび2値ベクトル描画 コマンドは、直線・曲線等の線を表す情報であり、始点 ・終点・経由点等の座標情報および線幅・線の種類・線 の色等の画情報からなり、さらに、ベクトル描画を多値 または2値のいずれで行うかを示す情報も含む。また、 グラフィクス描画コマンドは、領域を塗り潰す色を表す 情報であり、塗り潰す領域の座標情報および塗り潰す色 ・塗り潰し方法を表す情報を含む。また、ラスターイメ ージ描画コマンドは、ラスター画像をPDLで表現した ものであり、主走査および副走査方向の画素数・解像度 ・色成分構成等の情報を含む。

【0015】多値文字処理部12は、入力された多値文 字描画コマンドを、プリンタ解像度のn倍(nは2以上 の整数)の解像度の2値のエッジリスト(以下、高解像 度エッジリストという)に変換した後、該エッジリスト 40 をプリンタ解像度と同じ解像度の多値のエッジリスト (以下、多値エッジリストという)に変換して合成部1 8に供給する。2値文字処理部13は、入力された2値 文字描画コマンドを、プリンタ解像度と同じ解像度の2 値のエッジリスト(以下、2値エッジリストという)に 変換し、合成部18に供給する。多値ベクトル処理部1 4は、入力された多値ベクトルコマンドを、高解像度エ ッジリストに変換した後、該エッジリストを多値エッジ リストに変換して合成部18に供給する。

クトルコマンドを、2値エッジリストに変換して合成部 18に供給する。グラフィクス処理部16は、入力され たグラフィクス描画コマンドを、多値エッジリストに変 換して合成部18に供給する。 ラスターイメージ処理部 17は、入力されたラスターイメージ描画コマンドを、 多値エッジリストに変換して合成部18に供給する。合 成部18は、多値文字処理部12、2値文字処理部1 3、多値ベクトル処理部14、2値ベクトル処理部1 5、グラフィクス処理部16、ラスターイメージ処理部 17から供給されるエッジリストを合成するとともに、 ラスター画像に変換して出力端Aに出力する。また、ラ スター画像への変換と同時にラスター画像の各画素の分 類を示す分類データを生成し、出力端Bに出力する。な お、分類データには、エッジリストがどの処理部から出 力されたかを示す情報とともに、異なる処理部から出力 されたエッジリストがそれぞれ表すラスター画像の境界

【0017】ここで、図2は、PDLの一例を示す概念 図である。以下、図2に例示するPDLが入力端Aに入 力された場合を例にとってさらに詳細に説明する。な お、図2において、TYPEは文字描画コマンド、LI NEは直線描画コマンド、PAINTはグラフィクス描 画コマンド、RASTERはラスターイメージ描画コマ ンドである。また、コマンド名に続いて括弧()で括ら れた部分は各コマンドのパラメータ、括弧 {} で括られ た部分はラスターイメージデータである。TYPEコマ ンドの4つのパラメータは、先頭から順に描画開始x座 標、描画開始y座標、フォントの種類、ポイント数、描 画文字列、描画モードであり、図2の1行目は、文字列 「abcdefg」を座標(x1, y1)を始点として 多値モードで、2行目は、2値モードで描画することを 意味する。

を示す情報も含まれる。

【0018】また、LINEコマンドの6つのパラメー タは、先頭から順に描画開始×座標、描画開始y座標、 描画終了×座標、描画終了y座標、線幅、描画モードで あり、図2の3行目は、座標(x2, y2)から(x 3, y3)に1ポイントの太さの直線を多値モードで、 4行目は、2値モードで描画することを意味する。次 に、図2の5行目は、座標(x4,y4)と座標(x 5、y5)とを結ぶ直線を対角線とする矩形領域を、色 空間をRGBとして指定色RED (赤色)で塗り潰すこ とを意味する。また、図2の6行目は、座標(x6,y 6)を左上隅として、p画素×1ラインのラスターイメ ージを、色空間をRGBとし、主走査方向の解像度r x、副走査方向の解像度ryで括弧 {} 内のラストイメ ージデータにしたがって描画することを意味する。な お、上記コマンドおよび各コマンドのパラメータは一例 であり、コマンド名、各コマンドのパラメータ内容は、 上記内容に限定されない。また、各描画動作に対するコ 【0016】2値ベクトル処理部15は、入力されたベ 50 マンドの設定も上記内容に限らず、例えばTYPEコマ

ンドを2つ以上のコマンドに分割するといったように変 更してもよい。

【0019】コマンド分離部11は、多値文字描画コマ ンドとして図2に示す1行目を多値文字処理部12へ、 2値文字描画コマンドとして2行目を2値文字処理部1 3へ、多値ベクトル描画コマンドとして3行目を多値べ クトル処理部14へ、2値ベクトル描画コマンドとして 4行目を2値ベクトル処理部15へ、グラフィクス描画 コマンドとして5行目をグラフィクス処理部16へ、ラ スターイメージ描画コマンドとして6行目をラスターイ メージ処理部17へそれぞれ出力する。

【0020】多値文字処理部12は、多値文字描画コマ ンドとして入力された1行目のコマンドを解釈し実行す る。すなわち、文字列を指定フォントで多値モードで描 画する。フォントには、文字をラスター画像データで記 述したビットマップフォントと、文字の輪郭を直線・曲 線等の線の集合体として線の描画情報(アウトラインデ ータ)で記述したアウトラインフォントとがあるが、ポ イント数・フェース・ウェートに対応した変形処理の容 易さと変形処理後のディフェクトの少なさとから、本実 20 施形態ではアウトラインフォントを使用することとす る。アウトラインフォントを使用した場合、指定された 文字のアウトラインデータが読み出され、該アウトライ ンデータに基づいて仮想座標平面に文字の輪郭が描画さ れ、該輪郭で囲まれた閉領域が塗り潰されて仮想座標平 面上で理想的な文字画像を得る。そして、上記仮想座標 平面上の文字の輪郭(以下、単に文字輪郭という)に基 づいて多値エッジリストを生成し、合成部18に出力す る。

【0021】2値文字処理部13は、2値文字描画コマ 30 ンドとして入力された2行目のコマンドを解釈し実行す る。すなわち、文字列を指定フォントで2値モードで描 画する。ここでは、多値文字処理部12と同様にして仮 想座標平面上で理想的な文字画像を得る。そして、文字 輪郭に基づいて2値エッジリストを生成し、合成部18 に出力する。多値ベクトル処理部14は、多値ベクトル 描画コマンドとして入力された3行目のコマンドを解釈 し実行する。すなわち、ベクトルを多値モードで描画す る。まず、仮想座標平面上で指定された2つの座標点を 端点とする直線が描画され、該直線から指定された線幅 40 の半分の距離にある領域が塗り潰されて仮想座標平面上 で理想的なベクトル画像を得る。そして、上記仮想座標 平面上のベクトルの輪郭(以下、単にベクトル輪郭)に 基づいて多値エッジリストを生成し、合成部18に出力

【0022】次に、2値ベクトル処理部15は、2値ベ クトル描画コマンドとして入力された4行目のコマンド を解釈し実行する。すなわち、ベクトルを2値モードで 描画する。ここでは、多値ベクトル処理部14と同様に して仮想座標平面上で理想的なベクトル画像を得る。そ 50 2)。TYPEコマンドで指定された文字列中の全ての

して、上記仮想座標平面上のベクトルの輪郭に基づいて 2値エッジリストを生成し、合成部18に出力する。グ ラフィクス処理部16は、グラフィクス描画コマンドと して入力された5行目のコマンドを解釈し実行する。す なわち、指定された領域を指定された色で塗り潰す。ま ず、仮想座標平面上で塗り潰し領域が設定され、該領域 を指定された色で塗り潰す。そして、上記仮想平面上の 塗り潰された領域に基づいて2値エッジリストを生成 し、合成部18に出力する。なお、塗り潰しの際に指定 された色空間をプリンタに適合した色空間に変換するの は当然であり、さらにその際にプリンタの色再現特性に 応じて色の近似処理を行う。この色空間変換処理および 色近似処理の内容はどのようなものでも構わない。

【0023】次に、ラスターイメージ処理部17は、ラ スターイメージ描画コマンドとして入力された6行目の コマンドを解釈し実行する。すなわち、指定されたラス ターイメージデータに従って指定された領域に指定され た色空間および指定された解像度で描画する。まず、仮 想座標平面上に主走査および副走査方向の画素数および 解像度に応じた描画領域が設定され、該領域に指定され た色空間で指定されたラスターイメージデータに従って ラスターイメージが描画される。なお、塗り潰しの際に 指定された色空間をプリンタに適合した色空間に変換す るのは当然であり、さらにその際にプリンタの色再現特 性に応じて色の近似処理を行う。また、指定された解像 度とプリンタの解像度とが一致しない場合には、解像度 変換処理を行う。この色空間変換処理、色近似処理およ び解像度変換処理の内容はどのようなものでも構わな

【0024】合成部18は、多値文字処理部12、2値 文字処理部13、多値ベクトル処理部14、2値ベクト ル処理部15、グラフィクス処理部16およびラスター イメージ処理部17から供給されるエッジリストを1つ のエッジリストに合成し、ラスター画像に変換して出力 端Aから外部に出力する。また、合成部18に入力され る各エッジリストがどの処理部から出力されたかを示す データを画素毎に作成して上記ラスター画像と同期をと りながら出力端Bから外部に出力する。 合成部18での 合成処理は、エッジリスト間の操作によって実現され

【0025】B. 実施形態の動作

次に、上述した実施形態の動作について説明する。ま ず、多値文字処理部12での仮想座標平面上の文字の輪 郭からの多値エッジリスト生成について詳述する。図3 は、エッジリスト生成過程を説明するためのフローチャ ートである。まず、描画する文字に対応したアウトライ ンデータをロードし(ステップS100)、高解像度工 ッジリストを作成し(ステップS101)、該エッジリ ストを多値エッジリストに変換する (ステップS10

(6) ·

文字の描画が終了すると、合成部18に多値エッジリストを出力して処理を終え、描画してない文字がある場合には、ステップS100以降を繰り返す。なお、以下においてはn=2として説明する。

【0026】図4は、図3におけるステップS101での処理の詳細を示すフローチャートである。なお、図4において、iは主走査方向の処理位置、jは副走査方向の処理位置を示すインデックスであり、stは主走査方向の塗り潰し開始位置(以下、塗潰開始位置という)、r1は塗り潰す画素の連続数(以下、塗潰画素連続数と 10いう)を格納する変数であり、f1はその値が「1」のときは塗り潰し開始位置stおよび連続数r1に有効データが残っており「0」のときは残っていないことを示すフラグである。また、Pおよびしは、1つの文字を描画する領域の主走査方向および副走査方向の画素数である。なお、記号=は右辺の数または演算結果を左辺の変数に格納することを、記号==は両辺が等しいことを意味する。

【0027】まず、処理に必要な変数を初期化する(ス テップS200、S201)。次に、インデックスiお 20 よびjで示される仮想座標点TP(i, j)が塗り潰し 領域にあるかどうかを判定し、塗り潰し領域にあるとき は、ステップS203以降の処理を行い、塗り潰し領域 にないときは、ステップS206以降の処理を行う(ス テップS202)。なお、仮想座標点TP(i, j) は、プリンタの解像度の2倍の解像度の画素の中心点で ある。仮想座標点TP(i,j)が塗り潰し領域にある ときは、塗潰画素連続数ァーをインクリメントし(ステ ップS203)、フラグfIが「0」か否か、つまり塗 漬開始位置stおよび塗漬画素連続数rlに有効データ 30 が残っていないかどうかを調べ(ステップS204)、 残っていなければ、現在の主走査方向の位置を主走査方 向の塗潰開始位置stに設定する(ステップS20 5)。

【0028】一方、仮想座標点TP(i,j)が塗り潰し領域にないときは、フラグf1が「1」か否か、つまり塗潰開始位置stおよび塗潰画素連続数r1に有効データが残っているかどうかを調べ(ステップS206)、残っていれば塗潰開始位置stおよび塗潰画素連続数r1をリストに登録し(ステップS207)、塗潰 40開始位置st、塗潰画素連続数r1およびフラグf1を初期化する(ステップS208)。ステップS205またはステップS208が終了するか、ステップS204またはステップS206での判定結果が「NO」である場合には、インデックスiをインクリメントし(ステップS209)、主走査方向画素数Pを2倍した値とインデックスiとを比較して(ステップS210)、等しいならば、ステップS211以降の処理を行い、等しくないならば、ステップS202以降の処理を行う。

【0029】インデックス i が主走査方向画素数 P を2~50~び塗り潰す画素の連続数である。次に、画案の状態を表

倍した値に等しい場合には、フラグflが「1」か否 か、つまり塗潰開始位置stおよび塗潰画素連続数rl に有効データが残っているかどうかを調べ(ステップS 211)、残っていれば塗潰開始位置 s t および塗潰画 素連続数 r 1をリストに登録する (ステップS21 2)。そして、ステップS212での処理が終了する か、ステップS211での判定結果が「NO」である場 合には、リストに終端符号EOLを登録してインデック ス」をインクリメントし (ステップS213)、副走査 方向画素数しを2倍した値とインデックス」とを比較し て〈ステップS214〉、等しいならば処理を終了し、 等しくないならばステップS201以降の処理を行う。 上述した処理により、プリンタ解像度の2倍の解像度の 2値のエッジリストが作成される。なお、上述した処理 においては、作成するエッジリストは2値であるため、 印字する画素の開始位置および連続数のみがリストの内 容となる。また、ライン終了時に終端符号EOLをリス トに登録していることからも分かるように、エッジリス トはライン単位で作成される。

【0030】次に、図5ないし図7は、図3のステップ S10.2での処理の詳細を示すフローチャートである。 なお、図5ないし図7において、 i は主走査方向の処理 位置、」は副走査方向の処理位置を示すインデックスで あり、st1~st6は主走査方向の塗り潰し開始位 置、 r l 1~ r l 6は塗り潰す画素の連続数を格納する 変数であり、stは多値エッジリストに登録する主走査 方向の塗り潰し開始位置、rlは多値エッジリストに登 録する塗り潰す画素の連続数、pvは多値エッジリスト に登録する画素値を格納する変数である。また、n2は 注目画素、n1およびn3はその直上・直下の画素の状 態を表す変数であり、mは画素値を格納する変数であ る。また、PおよびLが表す数、記号=および記号== の意味は図4と同様であり、関数LUT-Aおよび関数 LUT-Bは互いに異なるルックアップテーブル(以 下、LUTという)を用いて引数を変換する関数を意味 する。

【0031】まず、インデックスiに初期値を設定し(ステップS300)、先頭ラインの処理を行う(ステップS301)。なお、先頭ラインの処理については後述する。次に、インデックスiをインクリメントし(ステップS302)、ST1、RL1〜ST6、RL6を読み込むとともに、処理に必要な変数を初期化する(ステップS303)。なお、STx、RLx(x=1〜6)は、図3のステップS102で作成した2値のエッジリストの(2・j+x-3)番目のラインのリストから読み込んだ主走査方向の塗り潰し開始位置および塗り潰す画素の連続数である。例えば、j=1のときST1、RL1は0番目のライン(つまり先頭ライン)のリストから読み込んだ主走査方向の塗り潰し開始位置および添り潰す画素の連続数である。次に、画家の出館を表

1 1 す変数 n 1、n 3を算出する(ステップS304)。表

1に算出した値と画素の状態を示す。

* [003.2] 【表1】

7 00000							
値	状態	値	状態	値	状態	値	状態
0		4		8		1 2	
1		5		9		1 3	
2		6		1 0		1 4	
3		7		11		1 5	

表1において、状態欄の図形は、図3のステップS10 1で作成した2値のエッジリストのうち、注目画素に対 応する部分の状態を模式的に示したものであり、白色矩 形は塗り潰さない画素、黒色画素は塗り潰す画素を表 す。なお、この算出方法については後述する。

【0033】次に、変数n2が「3」に等しいどうかを 調べ(ステップS305)、等しければステップS30 20 換して変数mに格納する(ステップS308)。 6以降の処理を行い、等しくなければステップS309※

※以降の処理を行う。変数 n 2 が「3」に等しい場合、変 数n3が「0」または「12」に等しいかどうかを調べ (ステップS306)、どちらかに等しい場合には変数 n 2を表3に示すLUTで濃度値に変換して変数mに格 納する(ステップS307)。一方、どちらにも等しく ない場合には変数n2を表2に示すLUTで濃度値に変

12

【表2】

			·				
入力	出力	値	状態	値	状態	値	状態
0	0	4	6 4	8	6 4	1 2	128
1	6 4	5	128	9	128	13	192
2	6 4	6	128	10	128	14	192
3	128	7	192	11	192	15	255

[0034]

★30★【表3】

入力	出力	值	状態	値	状態	値	状態
0	0	4	6 4	8	6 4	.1 2	192
1	6 4	5	128	9	128	13	192
2	6 4	6	1 2 8	10	128	1 4	192
3	192	7	192	1 1	192	1 5	255

【0035】一方、変数n2が「3」に等しくない場 合、変数n2が「12」に等しいかどうかを調べ(ステ 40 ップS309)、等しければステップS310以降の処 理を行い、等しくなければステップS312以降の処理 を行う。変数 n 2が「12」に等しい場合、変数 n 1が 「0」または「3」に等しいかどうかを調べ(ステップ S310)、等しければ表3に示すLUTで濃度値に変 換して変数mに格納し(ステップS311)、等しくな ければ表2に示すLUTで濃度値に変換して変数皿に格 納する (ステップS312)。

【0036】上記ステップS307、ステップS30 8、ステップS311、ステップS312のいずれかで☆50 「0」より大きければ、変数st、変数pvおよび変数

☆の処理が終了すると、濃度値が格納されている変数mと 変数pvが「O」より大きいかどうかを調べる(ステッ プS310)。そして、変数mと変数pvがともに 「0」より大きければ、変数mと変数pvが等しいかど うかを調べ(ステップS312)、等しければ変数r1 をインクリメントし(ステップS313)、等しくなけ れば変数st、変数pvおよび変数rlをリストに登録 し (ステップS314)、変数stにインデックスi、 変数pvに変数m、変数rlに「1」を設定する(ステ ップS315)。

【0037】一方、変数mが「0」であり、変数p vが

rlをリストに登録し(ステップS317)、変数pV に「O」を設定する(ステップS318)。また、変数 mが「O」より大きく、変数pvが「O」であれば、変 数stにインデックスi、変数pvに変数m、変数rl に「1」を設定する(ステップS316)。つまり、ス テップS310からステップS319における処理は、 ランレングスコーディング処理である。

【0038】次に、ステップS313、ステップS31 5、ステップS316またはステップS318での処理 が終了するか、ステップS310で変数mと変数pvが 10 ともに「〇」であった場合には、インデックスiをイン クリメントし (ステップS319)、インデックス i が Pに等しいかどうかを調べる(ステップS320)。そ して、等しければステップS321以降の処理を行い、 等しくなければステップS304以降の処理を行う。

【0039】インデックスiがPに等しい場合、変数p vが「O」より大きいかどうかを調べ(ステップS32 1)、大きければ変数st、変数pvおよび変数rlを リストに登録する(ステップS322)。そして、ステ ップS322での処理が終了するか、ステップS321 20 での判定結果が「NO」であった場合、EOLをリスト に登録してインデックス」をインクリメントし(ステッ プS323)、インデックス」がしから「1」を減じた 値に等しいかどうかを調べる(ステップS324)。そ して、等しければ後述する最終ライン処理を行って(ス テップS325)、全ての処理を終了し、等しくなけれ ばステップS303以降の処理を行う。

【0040】ここで、図5のステップS301における 先頭ライン処理について説明する。 図8および図9は、 先頭ライン処理の詳細を示すフローチャートである。な 30 m お、図6において、図5ないし図7と同じ名前のインデ ックス、変数、記号および関数は、図5ないし図7と同 様である。

【0041】まず、ST3, RL3~ST6, RL6を 読み込むとともに、処理に必要な変数を初期化する(ス テップS400)。次に、画素の状態を表す変数n2、 n3を算出する(ステップS401)。次に、変数n2 が「3」に等しいどうかを調べ(ステップS402)、 等しければステップS403以降の処理を行い、等しく なければステップS405以降の処理を行う。変数 n 2 40 が「3」に等しい場合には、変数 n 3が「0」または 「12」に等しいかどうかを調べ(ステップS40 3)、どちらかに等しい場合には、変数n2を表3に示 すLUTで濃度値に変換して変数mに格納する(ステッ プS404)。一方、どちらにも等しくない場合には、 変数 n 2を表 2に示す LUTで 濃度値に変換して変数 m に格納する(ステップS405)。

【0042】上記ステップS404、ステップS405 のいずれかでの処理が終了すると、濃度値が格納されて べ(ステップS406)、変数mと変数pvとがともに 「0」より大きければ、変数mと変数pvとが等しいか どうかを調べる(ステップS407)。そして、等しけ れば、変数 r 1をインクリメントし (ステップS40 8)、等しくなければ、変数st、変数pvおよび変数 r1をリストに登録し(ステップS409)、変数st にインデックスi、変数pvに変数m、変数rlに 「1」を設定する(ステップS410)。一方、変数m が「〇」であり、変数pvが「〇」より大きければ、変 数st、変数pvおよび変数rlをリストに登録し(ス テップS412)、変数pvに「O」を設定する(ステ ップS413)。また、変数mが「O」より大きく、変 数pvが「0」であれば、変数stにインデックスi、 変数pvに変数m、変数rlに「1」を設定する(ステ ップS411)。つまり、ステップS406からステッ プS413における処理は、先頭ラインのランレングス コーディング処理である。

【0043】次に、ステップS408、ステップS41 0、ステップS411またはステップS413での処理 が終了するか、ステップS406で変数nと変数pvが ともに「0」であった場合には、インデックスiをイン クリメントし(ステップS414)、インデックスiが Pに等しいかどうかを調べ(ステップS415)、等し ければステップS416以降の処理を行い、等しくなけ ればステップS401以降の処理を行う。インデックス iがPに等しい場合、変数pvが「O」より大きいかど うかを調べ(ステップS416)、大きければ変数s t、変数p vおよび変数r 1をリストに登録する (ステ ップS417)。そして、ステップS417での処理が 終了するか、子テップS416での判定結果が「NO」 であった場合、EOLをリストに登録して(ステップS 418)、処理を終了する。

【0044】次に、図7のステップS325における最 終ライン処理について説明する。図10および図11 は、最終ライン処理の詳細を説明するためのフローチャ ートである。なお、図10および図11において、図5 ないし図7と同じ名前のインデックス、変数、記号およ び関数は、図5ないし図7と同様である。

【0045】まず、ST1, RL1~ST4, RL4を 読み込むとともに、処理に必要な変数を初期化する(ス テップS500)。次に、画素の状態を表す変数n1~ n 2を算出する(ステップS501)。次に、変数n 1 が「12」に等しいどうかを調べ(ステップS50 2)、等しければステップS503以降の処理を行い、 等しくなければステップS505以降の処理を行う。変 数n2が「12」に等しい場合には、変数n1が「0」 または「3」に等しいかどうかを調べ(ステップS50 3)、どちらかに等しい場合には、変数n2を表3に示 すLUTで濃度値に変換して変数mに格納する(ステッ いる変数mと変数pvが「0」より大きいかどうかを調 50 プS504)。一方、どちらにも等しくない場合には、

変数 n 2を表 2に示す LUTで濃度値に変換して変数 m に格納する(ステップS505)。

【0046】上記ステップS504、ステップS505 のいずれかでの処理が終了すると、濃度値が格納されて いる変数mと変数pvが「0」より大きいかどうかを調 べ(ステップS506)、変数mと変数pvがともに 「0」より大きければ変数mと変数pvとが等しいかど うかを調べ(ステップS507)、等しければ変数r1 をインクリメントする (ステップS508)。一方、等 しくなければ変数st、変数pvおよび変数rlをリス 10 トに登録し(ステップS509)、変数stにインデッ クスi、変数p v に変数m、変数r l に「1」を設定す る(ステップS510)。一方、変数mが「0」であ り、変数pvが「0」より大きければ、変数st、変数 pvおよび変数rlをリストに登録し(ステップS51 3)、変数pvに'0'を設定する(ステップS51 4)。また、変数mが「O」より大きく、変数p vが 「0」であれば、変数stにインデックスi、変数pv に変数m、変数rlに「1」を設定する(ステップS5 12)。つまり、ステップS506からステップS51 20 4における処理は、最終ラインのランレングスコーディ ング処理である。

【0047】次に、ステップS508、ステップS51 0、ステップS512またはステップS514での処理 が終了するか、ステップS506で変数mと変数pvと がともに「〇」であった場合には、インデックスiをイ ンクリメントし(ステップS514)、インデックスi がPに等しいかどうかを調べる(ステップS515)。 そして、双方が等しければステップS517以降の処理 を、等しくなければステップ S 5 0 1 以降の処理を行 う。インデックスiがPに等しい場合、変数pVが 「0」より大さいかどうかを調べ(ステップS51 7)、大きければ変数st、変数pvおよび変数rlを リストに登録する (ステップ S 5 1 8)。 ステップ S 5 18での処理が終了するか、ステップS517での判定 結果が「NO」であった場合には、EOLをリストに登 録して(ステップS519)、処理を終了する。

【0048】次に、図5のステップS304、図8のス テップS401および図10のステップS501におけ る変数 n 1、n 3の算出方法について説明する。なお、 この算出方法は、変数 n 1~ n 3 について同じであるた め、変数 n 1 の場合についてのみ説明する。図12およ び図13は、変数 n1を算出するアルゴリズムを説明す るためのフローチャートである。 なお、 図12および図 18において、図ないし図7と同じ名前のインデック ス、変数および記号は、図5ないし図7と同様であり、 記号「一」はビットOR演算を示すものとする。

【0049】まず、変数n1を初期化し(ステップS6 00)、注目画素の主走査方向での位置を示すインデッ クスiが変数ST1以上、かつ変数ST1と変数RL1 50 と変数RL2との和より小さいか否かを調べる(ステッ

16

との和より小さいか否かを調べる(ステップS60 1)。つまり、注目画素が塗潰領域にあるかどうかを調 べる。ステップS601での判定結果が「YES」の場 合、すなわち注目画素が塗潰領域にある場合には、変数 n1と定数「1000b」とのビットOR演算結果を変 数n1に格納する(ステップS602)。一方、「N 〇」の場合、すなわち注目画素が塗潰領域にない場合に は、インデックスiが変数ST1と変数RL1の和以上 であるか否かを調べる(ステップS603)。ステップ S603での判定結果が「YES」の場合には、リスト からST1およびRL1を読み込む(ステップS60 4).

【0050】次に、ステップS602またはステップS 604での処理が終了するか、ステップS603での判 定結果が「NO」である場合には、インデックスiに 「1」を加えた値が変数ST1以上、かつ変数ST1と 変数RL1との和より小さいか否かを調べる (ステップ S605)。つまり、注目画素の右の画素(以下、単に 右画素という)が塗潰領域にあるか否かを調べる。ステ ップS605での判定結果が「YES」の場合、すなわ ち右画素が塗潰領域にある場合には、変数 n 1 と定数 「100b」とのビットOR演算結果を変数n1に格納 する(ステップS606)。一方、「NO」の場合、す なわち右画素が塗潰領域にない場合には、インデックス iに「1」を加えた値が変数ST1と変数RL1との和 以上であるか否かを調べる(ステップS607)。そし て、ステップS607での判定結果が「YES」の場合 には、リストからST1およびRL1を読み込む(ステ ップS608)。

【0051】次に、ステップS606またはステップS 608での処理が終了するか、ステップS607での判 定結果が「NO」である場合には、インデックスiが変 数ST2以上で、かつ変数ST2と変数RL2との和よ り小さいか否かを調べる(ステップS609)。つま り、注目画素の下の画素(以下、単に下画素という)が 塗潰領域にあるかどうかを調べる。ステップS609で の判定結果が「YES」の場合、すなわち下画素が塗潰 領域にある場合には、変数 n 1 と定数「10 b」とのビ ットOR演算結果を変数n1に格納する(ステップS6 10)。一方、「NO」の場合、すなわち下画素が塗潰 領域にない場合には、インデックスiが変数ST2と変 数RL2との和以上であるか否かを調べる(ステップS 611)。そして、ステップS611での判定結果が 「YES」の場合には、リストからST2およびRL2 を読み込む (ステップS61.2)。

【0052】次に、ステップS610またはステップS 612での処理が終了するか、ステップS611での判 定結果が「NO」である場合には、インデックスiに 「1」を加えた値が変数ST2以上で、かつ変数ST2

プS613)。つまり、注目画素の右下の画素(以下、 単に右下画素という)が塗潰領域にあるかどうかを調べ る。ステップS613での判定結果が「YES」の場 合、すなわち右下画素が塗潰領域にある場合には、変数 n1と定数「1b」とのビットOR演算結果を変数n1 に格納し(ステップS614)、当該処理を終了する。 一方、「NO」の場合、すなわち次画素が塗潰領域にな い場合には、インデックスiに「1」を加えた値が変数 ST2と変数RL2との和以上であるか否かを調べる (ステップS615)。ステップS615での判定結果 10 が「YES」の場合には、リストからST2およびRL 2を読み込み(ステップS616)、当該処理を終了す る。また、ステップS615での判定結果が「NO」で ある場合には、何もせずに当該処理を終了する。なお、 上記処理において、画素の相対的な位置関係は、ライン の先頭画素を最左端、先頭ラインを最上端ラインとして 記述している。

【0053】ここで、明朝体の文字「一」を例にとり、 処理の具体例を示す。図14は、処理過程でのラスタラ イズ画像ならびに比較対照のための概念図である。ま た、図15は、図14(a), (e)の部分拡大図であ る。なお、図14および図15において、矩形は画素を 表し、白色矩形以外の矩形の意味についてはそれぞれ右 横の注釈の通りである。また、図14においては、1つ の文字を主走査方向16画案、副走査方向16画案の領 域に展開するものとし、該領域の左上端を座標原点と し、上述した画索の相対的な位置関係と同様の位置関係 で示している。また、図15においては、破線矢印は、 プリンタ解像度の n 倍の解像度の 2 値の画像データを表 すエッジリストを作成する際に仮想的に設定されるスキ 30 ャンラインであり、主走査および副走査の両方向のスキ ャンラインの交点が図4における仮想座標点TP(i, j)である。なお、図15では、上述と同様にn=2の 場合について示しているが、nの値が他の値であっても 同様に仮想座標点を設定できるのは明らかである。

【0054】図14(a)は、文字「一」を理想的に展 開した場合の塗潰領域を示す概念図であるが、固有の解 像度を有するプリンタに出力するためには、塗潰領域を 含む画素の値を何らかの論理に従って決定する必要があ る。例えば、図14(a)に示す塗潰領域を少しでも含 40 む画素を印字、含まない画素を非印字と決定すると、図 14(b)に示すような印字結果が得られる。両図を見 てもわかるように、この画素値決定論理では、高い画質 の印字結果を得ることはできない。一方、前述した従来 技術に記載されているように、PDLから作成したプリ ンタ解像度のn倍の解像度の2値の画像データを表すエ ッジリストから単純にプリンタ解像度の多値の画像デー タを表すエッジリストに変換してラスタライズすると、 図14(c)に示すラスター画像が得られ、このラスタ

れる。この場合、特に文字「一」の横棒部分が想定して いた線幅よりも細い線幅で印字されてしまい、場合によ っては途切れたり印字されないことがある。

【0055】一方、上述した本発明の実施形態によって ラスタライズすると、図14(e)に示すラスター画像 が得られ、このラスター画像を印字すると図14(f) に示す印字結果が得られる。図15(a)および図15 (b)は、それぞれ図14(a)および図14(e)の 部分拡大図である。以下、本発明によるラスタライズ処 理例を図14(a)、図14(e)、図14(f)およ び図15を参照しながら説明する。まず、本実施形態に おいて、入力されたPDLのうち、多値展開を指定され た文字についてPDLからアウトラインデータ、さらに エッジリストへと変換が行われる。図4ないし図7に示 したアルゴリズムに従って、各仮想座標点が塗潰領域に あるか否かが判定され、その結果エッジリストが作成さ れていく。

【0056】例えば、図15(a)の7ライン目につい て見てみると、上側の主走査方向のスキャンライン(以 下、単に主走査スキャンラインという)では、13番目 の画素の右側の仮想座標点が塗潰領域内にある。これ は、図4のステップS202において、i=27, j=14のときに判定結果が「YES」となることを意味し ている。この仮想座標点までに、ステップS202にお ける判定結果が「YES」となることはなく、また、こ の仮想座標点以降の同じ主走査スキャンライン上の仮想 座標点についてもステップS202における判定結果が 「NO」となるため、この主走査スキャンラインが終了 した時点でのリストには、st=27, r1=1のみが 登録されている。

【0057】一方、下側の主走査スキャンラインでは、 13番目の画案の左右両側および14番目の画案の左側 の仮想座標点が連続して塗潰領域内にある。従って、上 側と同様に処理を行うと、この主走査スキャンラインが 終了した時点でのリストには、st=26、rl=3が リストに追加されている。同様に8ライン目についても 処理を行うと、上側の主走査スキャンラインでは、st =2, r1=26がリストに追加され、下側の主走査ス キャンラインでは、何もリストに追加されない。上述し たライン以外については、いずれの仮想座標点も塗演領 域にはないため、最終的には表4に示すようなリストが 得られる。

【表4】

j .	s t	r l
1 4	2 7	1
1 5	2 6	3
1 6	2	2 6

一画像を印字すると図14(d)に示す印字結果が得ら 50 【0058】表4に示すリストは、一形態例であってリ

ストを見やすい形で表現したものにすぎず、リストの記憶媒体でのデータ形式は、表4に限定されるわけではなく、どの主走査スキャンラインにどのようなst,rl が登録されているかが分かればどのような形態であっても構わない。なお、表4においては、EOL符号のみが登録されている主走査スキャンラインおよびEOL符号については省略している。

19

【0059】次に、表4に示すリストに基づいて多値の エッジリストが作成される。この作成の具体例を図15 (b) の7ライン目および8ライン目を例にとり説明す 10 る。まず、7ライン目では、1番目の画素から12番目 の画案までは、図12または図13におけるn1、n2 の算出でステップS601、ステップS605、ステッ プS609およびステップS613での判定結果がいず れも「NO」となり、n3の算出でステップS601お よびステップS605での判定結果がいずれも「YE S」、ステップS609およびステップS613での判 定結果がいずれも「NO」となるので、n1=0、n2 =0、n3=12となり、図5のステップS305およ びステップS309での判定結果がいずれも「NO」と 20 なる。従って、変数 n 2が表 2に示すLUTで変換さ れ、画素値「0」が得られる。ゆえに、多値エッジリス トには何も登録されない。同ラインの13番目の画素の*

*時点でn1=0、n2=7、n3=12、14番目の画 素の時点でn1=0、n2=2、n3=12となるの で、それぞれ表2に示すLUTから画素値「192」お よび画素値「64」が得られる。

【0060】先頭画素および15番目以降の画素につい ては、いずれもn1=0、n2=0、n3=0となるの で、7ライン目の処理が終了した時点で、多値エッジリ ストには、st=13、pv=192、r1=1および st=14、pv=64、rl=1が登録されている。 次に、8ライン目では、1番目の画案から12番目の画 素までは、n1=0、n2=12、n3=0となり、図 5のステップS305での判定結果は「NO」、ステッ プS309およびステップS310での判定結果は「Y ES」となる。従って、変数n2が表3に示すLUTで 変換され、画素値「192」が得られる。また、同ライ ンの13番目の画案の時点で、n1=7、n2=12、 n3=0となり、14番目の画案の時点で、n1=2、 n2=12、n3=0となり、ともに画素値「128」 が得られる。上述したライン以外については、いずれの 画素についても、画素値は「〇」となるため、最終的に は、例えば表5に示すようなリストが得られる。 【表5】

j	st	pν	r1
7	1 3	192	1
,	1 4	6 4	1
8	1	192	1 2
	1 3	1 2 8	2

【0061】表5に示すリストは、一形態例であってリ ストを見やすい形で表現したものにすぎず、リストの記 **憶媒体でのデータ形式は表5に限定されるわけではな** く、どのラインにどのようなst,pv,rlが登録さ れているかが分かればどのような形態であっても構わな い。なお、表5においては、EOL符号のみが登録され ている主走査スキャンラインおよびEOL符号について は省略している。以上により、多値エッジリストが得ら れ、多値文字処理部12から合成部18に出力される。 【0062】次に、2値文字処理部13での処理を説明 する。まず、描画する文字に対応したアウトラインデー タをロードし、2値エッジリストを作成する。TYPE コマンドで指定された文字列中の全ての文字の描画が終 了すると、合成部18に2値エッジリストを出力して処 理を終了し、描画してない文字がある場合には、アウト ラインデータのロード以降を繰り返す。

【0063】なお、上述した処理のうちアウトラインデ 値エッジリストに変換する(ステップS702)。全て ータのロードは、多値文字処理部12と同じであり、文 のベクトルの描画が終了すると、合成部18に多値エッ 字輪郭からの2値エッジリストの作成は、多値文字処理※50 ジリストを出力して処理を終了し、描画していないベク

※部12における高解像度エッジリストの作成と解像度の 設定、つまり仮想座標点の設定が異なるのみで他は同じ であるので、詳細な説明は省略する。文字「一」から作 成したエッジリストを表6に示す。

【表6】

j	st	r]
7	1 3	· 1
8	1	1 4

【0064】次に、多値ベクトル処理部14での処理を説明する。図16は、多値ベクトル処理部14での処理を示すフローチャートである。まず、指定されたベクトルを描画し(ステップS700)、高解像度エッジリストを作成し(ステップS701)、該エッジリストを多値エッジリストに変換する(ステップS702)。全てのベクトルの描画が終了すると、合成部18に多値エッジリストを出力して処理を終了し、描画していないベク

トルがある場合には、ステップS700以降を繰り返 す。ステップS701以降は、多値文字処理部12と同 じであるので、ここでは、ステップS700についての み説明する。まず、指定されたベクトルは、指定された 座標点情報に従って仮想座標平面上に描画される。次 に、仮想座標平面上に描画されたベクトルを中心とし て、指定された線幅の半分の距離にある領域を塗潰領域 とする。そして、多値文字処理部12と同様に仮想座標 点を設定し、高解像度エッジリストの作成、および該エ ッジリストの多値エッジリストへの変換を行っていく。 【0065】ここで、図17は、多値ベクトル処理部1 4での処理の具体例を説明するための概念図である。ま ず、指定されたベクトルが図17(a)に示すハッチン グ領域の中心線のように描画される。次に、該中心線か ら指定された線幅の半分の距離にある領域が図17 (a) に示すハッチング領域のように塗潰領域に指定さ

れる。このとき、多値文字処理部12においては、アウ

トラインデータをロードし、塗漬領域を設定したときと*

21

*同じ状態であるので、上記処理以降では、多値文字処理 部12と同様の処理を行い、一旦、高解像度エッジリス トを取得した後、多値エッジリストを取得する。表7 は、高解像度エツジリストを示し、表8は、多値エッジ リストを示す。また、図17(c)は、最終的に得られ た多値エッジリストを印字した結果を示す図である。

【表7】

j	st	r l
1	1	9
2	1 .	17
3	4	20
4	1 2	17.
5	17	11
6	2 5	3

[0066]

【表8】

	T	1	T
j	st	pν	r1
	1	255	4
1 1	5	192	1
' !	6	128	3
	9	6 4	1
	2	6 4	1
	3	128	3
2	6	192	1
2	7	255	5
	1 2	192	1
	1 3,	128	2
	6	6 4	. 1
3	7	1 2 8	3
J	6	192	1
	7	255	. 1

Ж

【0067】次に、2値ベクトル処理部15での処理を 説明する。まず、指定された図形を描画し、2値エッジ リストを作成する。全ての図形の描画が終了すると、合 成部18に2値エッジリストを出力して処理を終了し、 描画していない図形がある場合には、描画以降を繰り返 40 す。なお、上述した処理のうち、図形の描画は、多値べ クトル処理部14と同じであり、ベクトルからの2値エ ッジリストの作成は、多値文字処理部12における高解 像度エッジリストの作成と解像度の設定、つまり仮想座 標点の設定が異なるのみで、他は同じであるので、詳細 な説明は省略する。図17(a)に示す図形から作成し たエッジリストを表9に示す。

【表9】

*[· j	st	r 1
	.1	1	7
	2	1 5	9
	3	1 1	3

【0068】次に、グラフィクス処理部16での処理を 説明する。ここでは、指定された領域を指定された色お よび指定された塗り潰し方法で塗り潰す処理が行われる が、塗り潰し方法が指定された領域を一様に塗り潰す方 法である場合には詳述するまでもないので、一様に塗り 潰さない方法について説明する。このような塗り潰し方 法では、仮想座標平面上の座標位置の関数として各座標 位置の画素値が決定される。この関数としては、例えば

50 矩形領域内で主走査方向に最高濃度から最低濃度まで画

素値が単調減少する関数がある。

【0069】ここで、図18は、一様に塗り潰さない方 法を説明するための概念図である。図18(a)は、主 走査方向14画素、副走査方向1ラインの仮想座標平面 上の領域に、該領域の主走査方向の左端を最高濃度、右 端を最低濃度とし、その間は主走査方向の左から右に向 かって単調減少する関数により描画した例、図18 (b)は、プリンタ解像度と同じ解像度で仮想座標点を 設定して各画素値を決定した例、図18(c)は、図1 8(b)に示す領域をプリントアウトした例である。な 10 す。 お、図18(b)の上側の数値は、その直下の画素の値

を示している。なお、図18に示す例は、一具体例であ*

*り、座標位置から画素値を決定する関数を様々に変える ことにより、どのような領域の塗り潰し方法にも対応で きるのは明らかである。ここで、座標位置によらず画素 値が同じ値に決定される関数を用いれば、指定された領 域を一様に塗り潰すことができるので、一様に塗り潰す 方法も上述した塗り潰し方法に含まれる。画素値の決定 が終了すると、決定した画素偉から多値エッジリストを 作成し、合成部18に出力する。表10に図18(b) に示す領域の各画素値から作成したエッジリストを示

24

【表10】

		T	
j	st	pν	rl
	1	246	1
<u> </u>	2	228	1
i	3	210	1
	4	191	1
	5	173	1
	6	155	1
1	7	137	1
	8	1 1 9	1
	9 ,	100	1
	10	8 2	1
	11	6 4	.1
	1 2	4 6	1
,	1 3	28	1
l 	1 4	.9	1

【0070】次に、イメージ処理部17での処理を説明 30%作成し、合成部18に出力する。 する。ここでは、ラスターイメージデータに従って指定 された領域に、指定された解像度および指定された色空 間で描画するのみであるが、指定された解像度がプリン 夕解像度と一致しない場合がある。このような場合に は、プリンタ解像度と同じ解像度で設定した仮想座標点 と、ラスターイメージデータの各画素の位置とが一致し ないため、ある座標点の近傍にあるラスターイメージデ ータの各画索の値から近似画索値を算出することにより プリントアウトを可能にする。

【0071】つまり、解像度変換処理によって、ラスタ 40 ーイメージデータをプリンタ解像度に合せることによ り、プリントアウトを可能にする。このときの近似画素 値の算出方法は、周知の方法でよい。また、指定された 色空間がプリントアウト可能な色空間と一致しない、あ るいはラスターイメージデータの各画素値が表す色がプ リンタで再現できない場合には、ラスターイメージデー タの画素値を変更する。このときの画素値の変更方法も 周知の方法でよい。上述したように、ラスターイメージ データをプリントアウト可能な解像度および色空間の画 像に変換した後、変換した画像から多値エッジリストを※50 ベクトルを最優先で描画するよう指定があった場合に

【0072】最後に、合成部18での処理を説明する。 合成部18は、多値文字処理部12、2値文字処理部1 3、多値ベクトル処理部14、2値ベクトル処理部1 5、グラフィクス処理部16およびラスターイメージ処 理部17から出力されたエッジリストを合成し、ラスタ 一画像に変換して、出力端Aを通じて外部に出力する。 なお、この合成処理は、エッジリスト間の操作、例えば リストの連結・挿入・選択であり、優先順位はコマンド 分離部11に入力されたPDL内での描画順序に従う。 例えば、何も指定がない場合には、PDLの先頭から最 後尾に向けて優先順位が高くなる。

【0073】つまり、後から描画される文字またはベク トルが先に描画した文字またはベクトルに上書きされる こととなる。このとき、後から描画される文字またはべ クトルのエッジリストは、既存の出力用エッジリストに 強制挿入され、既存の出力用エッジリストの該当部分は 書きつぶされる。また、何らかの指定があった場合に は、上記描画順序に従わずに指定された描画順序に従 う。例えば、PDLの先頭に記述されている文字または は、後から描画される文字またはベクトルのエッジリス トを既存の出力用エッジリストに合成する際に、同じ画 素位置にリストのデータがなければリストを連結し、同 じものがある場合には何もしない。

【0074】次に、上述した合成部18での処理の具体 例を説明する。例えば、表5に示す多値エッジリストが 多値文字処理部12から出力され、その後、表11に示 す2値エッジリストが2値ベクトル処理部15から出力 されたとする。

【表11】

120111		
j	s t	rl
6	8	1
7	8	1
8	8	1
9	8	1

*【0075】なお、PDLの記述では、表5に示す多値 エッジリストに関する記述、すなわち文字「一」を多値 展開する記述が、表11に示す2値エッジリストに関す る記述より先、すなわち副走査方向の画索幅「1」の直 線を描画する記述より先にあるとする。ここで、描画順 序に関する指定がない場合には、後から描画される文字 またはベクトルが優先されるため、表12に示すような エッジリストが作成される。つまり、表5に示す多値エ ッジリストにデータがない6ライン目、7ライン目およ 10 び9ライン目の8番目の画素については、表11に示す 2値エッジリストのデータが連結され、8ライン目の8 番目の画素についてはともにデータが存在しているた

め、表11に示す2値エッジリストのデータが挿入され

26

ている。 【表12】

j	st	pν	r 1
6	8	255	1
7	8	255	1
	1 3	192	.1
	14	6 4	1
- 8	1	192	7
	8	255	1
	9	192	3
	1 3	128	2
9	8	255	1

【0076】一方、文字「一」を最優先で多値展開する 30※いては、表11に示す2値エッジリストのデータが連結 指定があった場合には、同じ画素位置にデータがあって も、指定された文字またはベクトルが優先されるため、 表13に示すようなエッジリストが作成される。 つま り、表5に示す多値エッジリストにデータがない6ライ ン目、7ライン目および9ライン目の8番目の画素につ※

され、8ライン目の8番目の画素についてはともにデー タが存在しているが、指定により多値エッジリストのデ ータが優先されるため、リストの操作は何も行われな 11

【表13】

st	pν	r1
8	255	1
8	255	1
1 3	192	1
1 4	6 4	1
1	192	1 2
1 3	128	2
8	`255	1
	8 8 1 3 1 4	8 255 8 255 13 192 14 64 1 192 13 128

【0077】以上説明したように、合成部18では、リ ストの合成処理が行われ、最終的にラスター画像に変換 される。ラスター画像への変換は、ランレングス形式で 記述されているエッジリストをその記述内容に従ってラ

★略する。また、合成部18では、多値エッジリストまた は2値エッジリストが多値文字処理部12、2値文字処 理部13、多値ベクトル処理部14、2値ベクトル処理 部15のいずれから出力されたかを検出し、その結果を スター画像に変換するのみであるので、詳細な説明は省★50 識別データとして上記ラスター画像の画素毎に出力端B

から外部に出力する。なお、識別データ作成の際には、 上述したリストの合成時の描画順序に関する処理結果が 反映される。

【0078】ところで、上述したリストの合成処理の際には、同じ画素位置に、リストにデータがあるかどうかを調べるため、異なる処理部から出力されたエッジリストが表す画像の境界を容易に知ることができる。したがって、このような境界に対する処理、例えばグラフィクス領域中に黒色文字が埋め込まれているような場合に、プリント時のレジストレーションのずれを目立たなくす 10 るような境界処理も容易に行える。この境界処理は、以下のようにして実現できる。

【0079】まず、多値文字処理部12、2値文字処理部13、多値ベクトル処理部14、2値ベクトル処理部15のいずれかから出力されたエッジリストから画像の境界を検出する。この検出は、当該エッジリストをラスター画像に変換した場合に「0」でない画素値の画素群の主走査方向の始点と終点とを検出すること、つまりエッジリスト内で同じラインに位置する各リストデータの主走査方向の始点と終点とを調べ、さらに1つのリストデータの終点と他のリストデータの始点とが主走査方向に隣接する場合には、その2つのリストデータの隣接する始点と終点とを検出対象からはずすことにより行うことができる。

【0080】次に、合成部18において、グラフィクス 処理部16またはイメージ処理部17から出力されたエ ッジリストと、多値文字処理部12、2値文字処理部1 3、多値ベクトル処理部14、2値ベクトル処理部15 のいずれかから出力されたエッジリストとを合成する際 には、例えばグラフィクス処理部16またはイメージ処 理部17から出力されたエッジリスト中のリストデータ で、検出した画像の境界と始点あるいは終点とが一致す るとき、一致した点が始点であった場合には、その値を デクリメントし、終点であった場合には、インクリメン トする。このように境界処理を行えば、プリント時のレ ジストレーションのずれを目立たなくすることができ る。

【0081】上述した処理に対して、エッジリスト合成時にリストデータを変更するのではなく、境界であることをどの処理部から出力されたかを示す識別データとは 40 異なる内容の識別データとして出力端Bから外部に出力するようにしてもよい。

【0082】また、別の境界処理として、多値文字と背景との重ね合わせ処理がある。以下では、当該重ね合わせ処理の例を図14を参照して説明する。ここで、図19(a)は、色成分をYMCKの4成分として背景上に理想的に展開した例を示す概念図であり、各色成分の各画素は256階調である。図19(b)、(c)は、図19(a)に示した画像のうち、文字を多値展開した画像のそれぞれK成分・C成分を示す概念図、図19

(d)は、図19(b)、(c)に示す画像をプリントアウトした例を示す概念図である。なお、図19において、矩形は画素を表し、白色でない矩形の画素値は階調を有する画素であり、図中の凡例に従う。

28

【0083】通常、文字を白色ではない背景に重ね合わ せる場合、図19(c)に示すように、背景の画案のう ち文字の有色画素と同じ位置にある画素は、文字の画素 に置き換えられる。これに対して、多値展開した文字 は、パルス幅変調等の解像度を拡張する印字方法により 印字されるため、特に画素値が中間調である画素につい ては、図19(d)に示すように、色成分間で白隙を生 じることがある。したがって、多値展開文字の中間調画 素を背景に重ね合わせる場合には、背景画素を多値展開 文字の画素に単純に置き換えるのではなく、背景画素の 色成分のうち、多値展開文字とは異なる色成分の画素の 値を保存し、同一色成分の画案のみ背景画案を文字画案 に置き換えるようにすればよい。図19(e)は、図1 9(a)に示す画像を文字と背景の重ね合わせを上述し た方法で行った場合のプリントアウト例を示す概念図で ある。上述した境界処理の実現方法は、プリント時のレ ジストレーションのずれを目立たなくする境界処理と同 様であるため、詳細な説明は省略する。なお、上述にお いて、ラスターイメージは、ラスターイメージ処理部1 7でエッジリストに変換された後、他の処理部から出力 されたエッジリストと合成処理されるとしているが、ラ スターイメージ処理部17では、ラスターデータの取り 出しだけを行い、ラスターイメージ処理部17から出力 されるエッジリストを合成し、ラスタライズした後、当 該ラスターデータとの合成処理を行うようにしてもよ

【0084】C. 変形例

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の実施形態は、これに限定されるわけではなく、例えば上記実施形態の合成部18においては、複数の処理部から出力されたエッジリストをラスタライズする前に合成処理を行っているが、各エッジリストをラスタライズした後に合成処理を行っても、本発明の趣旨は何ら逸脱しない。以下では、本発明の変形例として後者の実施形態について説明する。

40 【0085】この変形例では、上記実施形態とは、合成 部18における合成処理が異なるのみで、コマンド分離 部11および各処理部における処理については同じであ るため説明を省略する。合成部18は、まず、各処理部 から出力されたエッジリストをラスタライズする。ラス タライズした結果得られるラスター画像は、合成処理を 行うために合成部18内のメモリ (図示せず) に書き込まれる。メモリへは、メモリ上のラスター画像がそのまま外部に出力できるよう書き込まれる。具体的には、書き込もうとする画素のメモリ上での位置関係が画像全体 での位置関係と一致するように書き込まれる。

【0086】しかしながら、書き込みの際には、他の処 理部から出力されたエッジリストをラスタライズしたラ スト画像が書き込まれている場合がある。したがって、 この場合には、上記実施形態と同様に、PDL内での描 画順序に応じて書き込もうとする画素を、書き込もうと する位置の既存の画素に上書きするのか、上書きせずに 既存の画素を保存するのかを決定する。この画素の上書 きの可否決定は、上記実施形態の合成部18におけるエ ッジリスト間の合成処理に相当するが、エッジリストと ラスター画像との違いはあるが合成論理は変わらない。 したがって、出力端Aから外部に出力される画像につい ては何ら相違はない。

【0087】また、上記実施形態の合成部18における 文字と背景との境界処理についてもエッジリスト間の合 成処理と同様にラスター画像間で処理を行うことができ る。上記実施形態では、文字と背景との境界を検出した 後、境界部分のエッジリストの内容を操作することによ り、プリント時のレジストレーションのずれを防止する 処理あるいは多値展開文字と背景とを重ね合わせる際の 多値文字周辺の白隙を防止する処理を行っている。これ 20 に対して、本変形例では、境界を検出した後、メモリに 書き込む際に上記処理を行う。具体的には、プリント時 のレジストレーションのずれを防止するために、境界部 分の文字の画素をメモリに書き込む前に、その画素の主 走査方向の1つ前あるいは1つ後の画案値のうち、文字 とは異なる色成分の画素値を書き込む文字の画素の同一 色成分の画案値とする。また、多値展開文字と背景とを 重ね合わせる際に多値文字周辺の白隙を防止するため に、多値展開文字の中間調画素をメモリに書き込む前 に、その画紫の主走査方向の1つ前あるいは1つ後の画 30 素値のうち、文字とは異なる色成分の画素値を、書き込 む文字の画素の同一色成分の画素値とする。

【0088】いずれも、上記実施形態でエッジリストの 内容を繰作する処理を、ラスター画像間の処理に置き換 えただけであり、両者とも最終的に出力端Aから出力さ れる画像の内容に相違はない。なお、書き込む画素の文 字とは異なる色成分の画素値を、当該画素の主走査方向 の1つ前あるいは1つ後の画素の同一色成分の値として いるが、1つ前あるいは1つ後の画素のどちらを選択す るかは上記実施形態における、プリント時のレジストレ 40 ーションのずれを防止する処理での選択と同一論理とす る。

【0089】ところで、上述した実施形態および変形例 は、いずれもPDLを出力するアプリケーションソフト ウェアとプリントエンジンとの間に実装すればよいの で、いくつかの異なる形態により実現することができ る。例えば、印字を行うプリントエンジンと、プリント エンジンの制御、外部との通信の制御等を行うプリント コントローラとが1つの筐体に納められているプリンタ では、プリントコントローラで動作するソフトウェアと 50 3.0

して実現できる。また、プリントエンジンとプリントコ ントローラとが別個の筐体となっている場合にも、プリ ントコントローラで動作するソフトウェアとして実現で きる。あるいは、PDLを出力するアプリケーションソ フトウェアが搭載されているPCあるいはWSで動作す るソフトウェアとしても実現できる。さらに、処理速度 を速めるために上記実施形態における処理の一部あるい は全部をハードウェアで実現してもよく、いずれの実施 形態で実現しても本発明の趣旨を何ら逸脱するものでは 10 ない。

【0090】以上、本発明による画像処理装置の実施例 について述べたが、本発明による画像処理装置の実現形 態は、上述した内容に限定されるものではなく、他の実 現形態であっても本発明の趣旨を逸脱しない範囲ならば どのような実現形態であっても構わない。

[0091]

【発明の効果】以上、説明したように、この発明によれ ば、ページ記述言語で表され、入力手段から入力された 画像情報の中から抽出手段により文字または線画部を抽 出し、抽出した文字または線画部を第1の変換手段によ り2値の階調を有する第1の中間コードに変換し、第1 の中間コードを第2の変換手段により上記第1の中間コ ードより低い解像度で多値の階調を有する第2の中間コ ードに変換し、また、タグ生成手段により、第1の中間 コードまたは第2の中間コードに基づいて、入力された 画像情報の所定の領域ごとに当該領域を占める画像の種 類を表し、当該第2の中間コードで表された文字または 線画部であることを表す情報を少なくとも含むタグ情報 を生成するようにしたので、ページ記述言語で記述され た画像情報をラスター画像に変換する際に必要な記憶容 量を少なくすることができ、より高画質のプリントアウ トを得ることができるという利点が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による画像処理装置の一構成例を示す ブロック図である。

【図2】 本発明による画像処理装置に入力されるPD Lの一例を示す概念図である。

【図3】 エッジリスト生成過程を示すフローチャート である。

【図4】 2値エッジリスト作成処理の詳細を示すフロ ーチャートである。

【図5】 2値エッジリスト作成処理の詳細を示すフロ ーチャートである。

【図6】 2値エッジリスト作成処理の詳細を示すフロ ーチャートである。

【図7】 2値エッジリスト作成処理の詳細を示すフロ ーチャートである。

【図8】 先頭ライン処理の詳細を示すフローチャート である。

【図9】 先頭ライン処理の詳細を示すフローチャート

である。

【図10】 最終ライン処理の詳細を説明するためのフローチャートである。

【図11】 最終ライン処理の詳細を説明するためのフローチャートである。

【図12】 変数 n 1を算出するアルゴリズムを説明するためのフローチャートである。

【図13】 変数 n 1を算出するアルゴリズムを説明するためのフローチャートである。

【図14】 処理過程でのラスタティズ画像ならびに比 10 較対照のための概念図である。

【図15】 図14(a), (b)の部分拡大図である。

【図16】 多値ベクトル処理部14での処理を示すフローチャートである。

【図17】 多値ベクトル処理部14での処理の具体例

を説明するための概念図である。

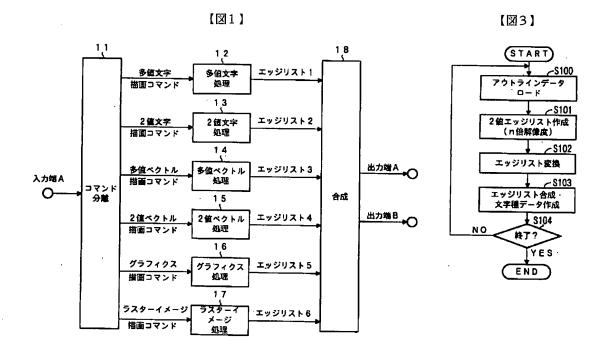
【図18】 グラフィクス処理部16での指定された領域を一様に塗り潰さない方法を説明するための概念図である。

32

【図19】 多値文字と背景との重ね合わせ処理を説明 するための概念図である。

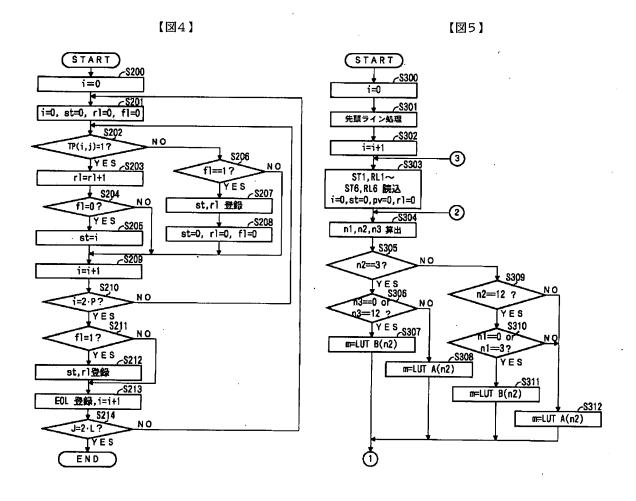
【符号の説明】

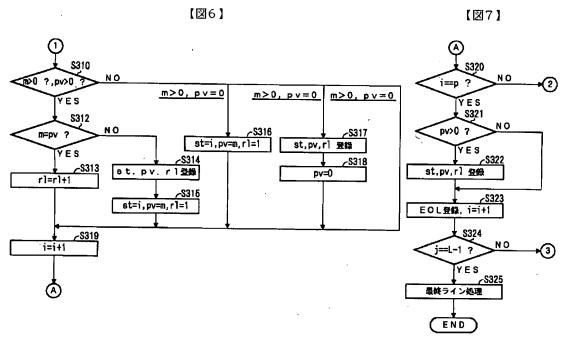
- 11 コマンド分離部 (入力手段、抽出手段)
- 12 多値文字処理部 (第1の変換手段)
- 13 2値文字処理部 (第1の変換手段)
- 14 多値ベクトル処理部 (第1の変換手段)
- 15 2値ベクトル処理部 (第1の変換手段)
- 16 グラフィクス処理部
- 17 ラスターイメージ処理部
- 18 合成部 (第2の変換手段、タグ生成手段、合成手段、境界検知手段)

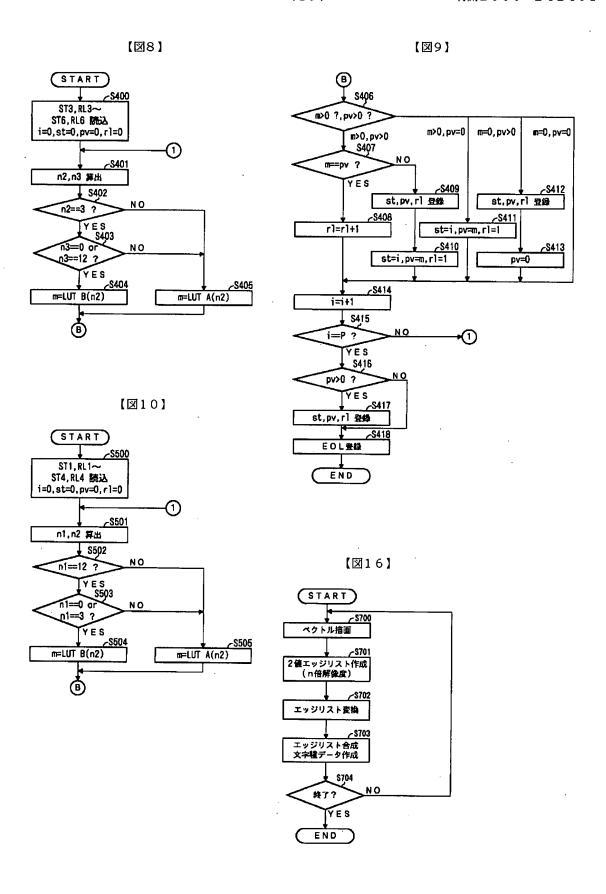


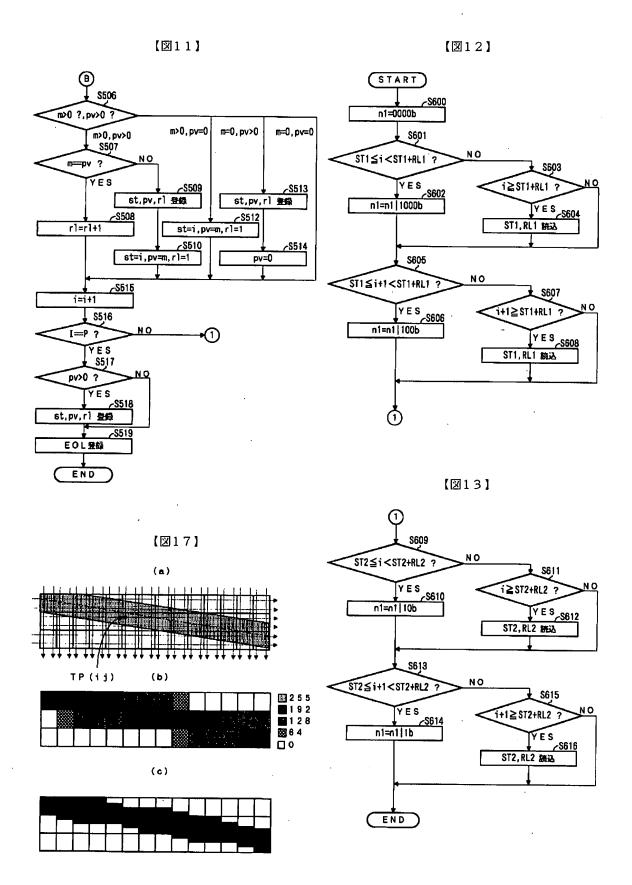
【図2】

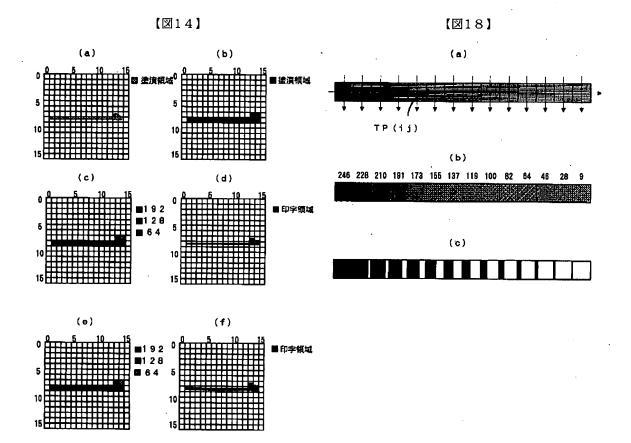
TYPE (x1, y1, Mincho, 12, abcdefg, mv)
TYPE (x1, y1, Mincho, 12, abcdefg, bn)
LINE (x2, y2, x3, y3, 1, mv)
LINE (x2, y2, x3, y3, 1, bn)
PAINT (x4, y4, x5, y5, RED, RGB)
RASTER (x6, y6, p, 1, rx, ry, RGB) [fff--fff]

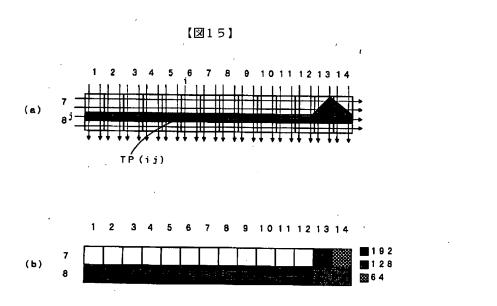




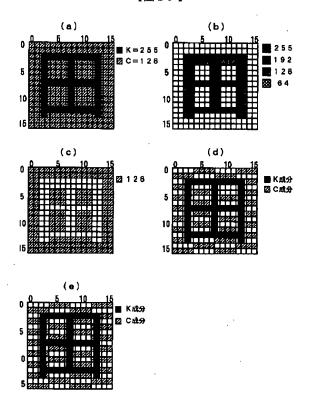








【図19】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

G09G

5/00

5/40

520

FΙ

B41J 3/12 G06F 15/72 テーマコード(参考)

G 9A001

350

Fターム(参考) 2C062 AA24 AA63

2C262 AB07 AB09 AC15 AC17 DA01

DA02 DA03 DA16 DA18 EA07

5B021 AA02 BB02 CC05 CC06 EE01

5B080 EA04 FA05 FA14

5C082 AA01 BA02 BA12 BA13 BA20

BA27 BA39 CA22 CA54 CA55

CB01 DA87 MM04 MM10

9A001 HH23 HH28 JJ35 KK42 KK54